

单层氮化硼薄膜（HBN）铜基

中文名称： 单层氮化硼薄膜（HBN）

英文名称： Monolayer boron nitride film（HBN）

货 号： ML1170

CAS 号： 7440-42-8

包 装： 1" x1 " / 2" x2 " / 3" x3 "

参 数

1 英寸 x1 英寸,铜基

2 英寸 x2 英寸,铜基

3 英寸 x3 英寸,铜基

保质期： 1 年常温干燥避光密封保存

性 质

覆盖率： 100%

基 底： Cu

晶粒尺寸： >4 um

应 用： HBN 薄膜可被用作金属绝缘金属结构的超薄间隔层，以及电子的隧道阻挡层，使其具有广泛的应用，例如纳米电容器、场效应隧道晶体管。作为单分子膜还可被用作介质或基片。

其他信息： 常温干燥避光密封保存，保存期限 1 年。